

EV GROUP UNLOCKS AGILE AND EFFICIENT PRODUCTION SCALING WITH NEXT-GENERATION STEP-AND-REPEAT NANOIMPRINT LITHOGRAPHY SYSTEM – June 9, 2021

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today announced the EVG®770 NT—its next-generation step-and-repeat nanoimprint lithography (NIL) system. The EVG770 NT enables precise replication of micro- and nano-patterns for large-area master stamp fabrication used in high-volume manufacturing of augmented reality (AR) waveguides, wafer-level optics (WLO) and advanced lab-on-a-chip devices.



环球科技日报 > 新闻 > 国内 > > 正文

EV集团 (EVG) 通过下一代分步重复光刻纳米压印系统实现敏捷高效的规模生产

© 2021-06-09 10:41 来源: 环球科技日报 作者: 琳琳 阅读量: 111

EVG®770 NT支持用于增强现实波导、晶圆级光学器件和先进生物医学芯片的复杂微结构的大面积母版拼版技术

2021年6月9日, 奥地利圣弗洛里安 - 微机电系统 (MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备领先供应商EV集团 (EVG) 今天推出下一代分步重复光刻纳米压印 (NIL) 系统EVG®770 NT。EVG770 NT能够精确复制用于增强现实 (AR) 波导、晶圆级光学器件 (WLO) 和先进晶片实验室设备等批量生产应用中的大面积母版拼版的微纳图形。到目前为止, 由于大面积精确母版供应有限, 分步重复NIL的进一步发展和生产规模仍然受到制约。EV集团 (EVG) 利用NIL和分步重复制造领域的数十年经验, 将EVG770 NT设计为完全的生产导向型系统, 以最大限度地提升性能、生产率和过程可控性。EVG770 NT具备业内领先的覆盖精度和分辨率, 最大能够扩展至300毫米晶圆和第二代面板尺寸。利用这种先进系统, 客户能够更好地实现批量生产高成本效益、高保真NIL图案的承诺。



EVG®770 NT分步重复光刻纳米压印系统

栏目导航

- 新闻 游戏 体育 生活 教育 电脑
- 软件 区块链 文化 军事 汽车 财经
- 健康 房产 科技 国外 国内 业界



热门文章

1. 飞利浦电视携手京东深度反向定制, 赋能品牌制胜高端
© 2019年12月03日
2. 走好新时代长征路——200余位英雄模范
3. 使用赚钱联盟, 打造持续管道收入
4. 坚守工匠精神, 打造良心品牌
5. 特别棒的一次家装体验, 值得安利给诸位
6. 全国生物医药行业巅峰决战, 广州高新区
7. 雅迅达量子点广告机闪亮登场, 量子点技



热门图文

- 出货量三星/索尼/LG总和小米电视在印度市场称
© 2020年07月19日

分步重复NIL的优势

晶圆级光学元件 (WLO) 是推动NIL普及的主要市场之一。从改进手机数码相机自动对焦功能，到用于提升智能手机安全性的面部识别，再到用于增强现实和虚拟现实 (VR) 耳机的3D建模与成像技术改进，WLO为移动消费电子产品开启了多种全新应用。分步重复NIL采用以电子束或其他技术写入的单片晶圆母模，在基板上进行多次复制，制造出大面积母版和模板，从而实现WLO生产以及用于微流控器件中使用的小型结构的高成本效益。由此产生的分步重复母版，可用于生产后晶圆级和面板级制造的工作模板。



用于晶圆级光学器件的300毫米分步重复母版

NIL能够在更大的基板上复制更大的母模，因此能够同时生产更多器件，扩展单个大型器件的生产规模，且无需拼接。金刚石钻削、激光直写和电子束直写等传统母版制作工艺产量低，安装成本高，因此很适用于大型基板。与这些技术相比，NIL具有明显的产量和成本优势。采用分步重复工艺，既能使用最佳性能的晶片，还能够有效地将这些优质图形引入生产线。

EV集团(EVG)技术总监Thomas Glinser博士表示：“EVG十年磨一剑，不断开发和完善分步重复母版拼版技术，旨在更广泛的市场和应用都得益于NIL的制造优势。在EVG的不断努力下，EVG770 NT应运而生，实现了自由曲面光学器件或逼真纳米图形与高经济效益大规模生产的无缝连接。利用突破性的分步重复解决方案，客户能够自由创建自己的母版，在内部完成整个NIL工艺流程，从而提高灵活性，加快生产周转速度。对于希望探索将NIL用于新产品或小生产需求的客户，EVG在NILPhotonics®能力中心内提供分步重复母版服务，该中心是我们面向客户和合作伙伴的开放式创新中心，可缩短创新光子器件和应用程序的上市时间。”

性能与规模的突破

EVG770 NT拥有多种有助于工艺开发和生产效率提升的特性，包括：

将最大80毫米 x 80毫米的单镜头/晶片模板无针角复制到最大300毫米晶圆基板和第二代面板 (370x470毫米) 上
250纳米以下校准精度和50纳米以下分辨率

支持工作模板批量生产，避免浪费昂贵的原始模板

采用最新型曝光光源设计，显著缩短曝光时间

为检验显微镜和实时过程摄像机提供输入信息，对工艺或单进行移动验证和监视

非接触式空气轴承，最大程度地减少颗粒污染

配备自动基板装载和模板更换单元，以及可容纳五部模板的存储缓冲区

压印和剥离力原位控制和表征

软件可以升级为EVG最新计算机集成制造 (CIM) 框架平台，能够在EVG大批量生产流程设备上使用

产品上市信息

EVG770 NT已交付给部分客户，目前EVG正在接收新订单。EVG在位于总部的NILPhotonics®能力中心提供设备演示和分步重复母版拼版服务。

EVG参加SPIE 数字光学技术会议

EVG将在6月21-25日在线举行的SPIE 数字光学技术会议上发表一篇特邀论文，介绍NIL在制造高折射率波导方面的优势。

关于 EV 集团 (EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。其主要产品包括：晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与测量设备，以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年，能够为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

责任编辑：LBR3753

2020年07月19日



HDR电视在哪 春节有必要买个支持HDR的电视
2020年06月28日



拆解新品会Q2财报：用户增长陷入平台期，线下业务
2020年06月28日



中国移动咪咕携手芒果TV 深耕内容自制 鲜红视频
2020年06月28日



韩电独入驻R5度C全国超600家门店，夯实餐饮视频
2020年06月28日



'冬奥周期' 提速前行 三夫户外加大冰雪运动布局
2020年06月28日



58同城推出“生活服务卡” 多元服务助力消费者家
2020年06月28日



超轻薄5G手机来啦！OPPO Reno3系列发布会
2019年12月12日



图文推荐



苹果CEO库克：苹果没有重新智能手机领域最大对手
2019年12月12日



论二手车市场如何摆脱“柠檬” 马云说不创新毋宁死
2019年12月12日



第八届中国创新创业大赛生物医药行业总决赛开幕
2019年10月26日



1024程序员节 千禧教育暖心之举赢得下属员工好评
2019年10月26日



走好新时代长征路——200余位英雄模范和先进典型受
2019年10月24日



使用降线联盟，打造持续管
2019年10月24日

<http://www.globaltechdaily.com/infos/2021/s0609627.html>